



monochrome XVI

“Landscape”



2018年2月6日(火)～3月10日(土)

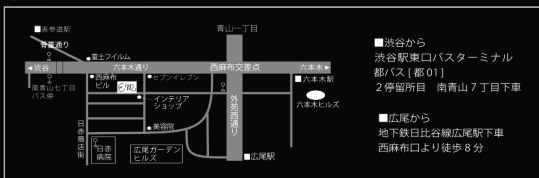
OPEN: 12:00～18:00(日・月曜日休館)

会場: ギャラリー E&M 西麻布 (03-3407-5075) 入場無料

主催: monochrome 展実行委員会

協賛: エプソン販売(株)、オリンパス(株)、AAAコーポレーション、(株)ピクトリコ
キヤノンマーケティングジャパン(株)、(株)ニコイメーキングジャパン
ギャラリーE&M西麻布、KN-PHOTO

後援: DGSM Print Consortium



参加写真家

浅田隆一郎、稲垣雅彦、エドワード・レビンソン、大坂 寛、織作峰子、加藤法久
加納 満、亀山 仁、木村直人、桑原史成、齋藤康一、酒井久美子、佐藤 理
佐藤 真、杉山宣嗣、鈴木英雄、大門美奈、多木和夫、竹内英介、達川 清
谷雄 治、中川十内、中島秀雄、中道順詩、中村征夫、永嶋勝美、長嶋正光
南雲暁彦、沼田早苗、萩原佳一、HASEO、英伸三、ハービー・山口、BAKU 齋藤
原 直久、HARUKI、広川泰士、福原 毅、藤井英男、細谷秀樹、舞山秀一
松田敏美、南川三治郎、山口一彦、山田慎二、渡邊 肇。